



نیروهای دافعه و جاذبه نوری در موجبرهای پلاسمونیکی V شکل صاف برای جابجایی نانو ذرات

سینا عقیلی، آیدین امینی، سعید گل محمدی

دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه تبریز

Sina.aghili93@ms.tabrizu.ac.ir , Aiden.amini93@ms.tabrizu.ac.ir ,sgolmohammadi@tabrizu.ac.ir

چکیده - در این مقاله نیروهای جاذبه و دافعه نوری در یک موجبر پلاسمونیکی V شکل از جنس طلا با دیواره هایی با زاویه دندان 77 درجه با نقاط تیز صاف شده مورد بررسی قرار گرفته است. با تغییر جنس لایه ی بیرونی و تغییر میزان انرژی نوری محبوس در انتهای موجبر، نیروهای نوری دافعه و جاذبه اعمالی بر نانوذره های فلزی و پلاسمونیکی با استفاده از تنسور تنش ماکسول بدست آمده است. نتایج حاصل نشان می-دهد با به کار بردن لایه پوشش از جنس مناسب افزایش چند برابری این نیروها را نسبت به حالت موجبر بدون پوشش، در پی خواهد داشت. در بهترین حالت، ساختاری با لایه پوششی 3 نانومتری سیلیکون نیتريد، یک نانو ذره پلاسمونیکی متشکل از طلا و دی اکسید تیتانیوم را از انتهای شیار به وسیله ی یک موج تخت تک طول موج با شدت 1 وات بر میکرومتر مربع به طرف بالای ساختار جابجا می کند که بعد از رسیدن به بالای ساختار با توجه به توزیع فضایی شدت میدان الکتریکی که باعث تغییر گرادیان میدان و قطبش نانو ذره مورد نظر می شود، علامت نیرو تغییر کرده و مانع از خارج شدن ذره از موجبر شده و ذره در داخل ساختار، به طرف پایین حرکت می کند.

کلید واژه- گرادیان میدان الکتریکی ، موجبر پلاسمونیکی شیار ، نانو ذره ، نیروهای نوری

Repulsive and attractive optical forces in the truncated V-plasmonic waveguide for nanoparticle manipulation

Sina Aghili, Aydin Amini, and. Saeed Golmohammadi

School of engineering emerging technologies, University of Tabriz

Abstract- In this paper, the attractive and repulsive optical forces in the truncated V-shaped 77° plasmonic gold waveguide have been investigated. By changing the coating layers material and consequently the amount of trapped light energy in bottom of the waveguide, the applied optical forces on metal and plasmonic nanoparticles has been obtained with using the Maxwell stress tensor method. Our results show that by using a coating layer of suitable material, the optical forces increase compared to the uncoated waveguide. In the best situation, the structure which has a silicon nitride coating layer, a plasmonic nanoparticles consisting of gold and titanium dioxide moved to the top of the structure from the end of grooves by a single-wavelength plane wave with an intensity of 1 w/um². After reaching nanoparticles to the top of the waveguide according to changing the spatial distribution of the electric field intensity which alters the gradient electric field and nanoparticle Polarization Consequently, the sign of optical forces is change and it Prevent the nanoparticle move to the outside of the waveguide and again it will move to the bottom of the waveguide.

Keywords: Electric field gradient, grooved plasmonic waveguide, nanoparticle, optical forces

۱- مقدمه

موجبرهای پلاسمونیکی V شکل با تلفات هدایت پایین و ظرفیت بالا در حبس موج های پلاسmoni سطحی به صورت عرضی و توانایی درافزایش میدان الکترومغناطیسی به خصوص در انتهای ساختار مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته اند [1]. معمولا با استفاده از روش ضریب شکست موثر می توان دلایل فیزیکی بوجود آمدن یک میدان محلی شدید در قسمت انتهایی را بررسی کرد. با افزایش عمق و کاهش عرض ساختار، ضریب شکست موثر در انتهای ساختار افزایش می یابد و در نتیجه سرعت فاز و گروه به سمت صفر میل می کند و موج های پلاسmoni سطحی در آنجا متوقف و تجمع عظیم انرژی بوجود خواهد آمد [2]. پس موجبر پلاسمونیکی V شکل به عنوان یک متمرکز کننده انرژی نوری کارآمد، کاربردهای زیادی از جمله در ساختارهای نانو اپتومکانیکی خواهند داشت که در سال ۲۰۱۲ آلکساندر شالین و همکارانش در چند مقاله به موضوع جابجایی نانوذرات در این ساختارها پرداخته اند [3] و [4]. در این مقاله با استفاده از همین ایده و طراحی یک موجبر جدید که نقاط نوک تیز آن صاف و برای افزایش نیروی نوری از یک لایه پوشش بیرونی سه نانومتری استفاده شده است. این نیروها را با استفاده از روش تنسور تنش ماکسول، بر روی نانو ذرات فلزی و پلاسمونیک بدست می آوریم و مناسب ترین ساختار را برای جابجایی نانوذرات معرفی می کنیم.

۲- ساختار و روش شبیه سازی

ساختار مورد نظر از جنس طلا می باشد که دیواره های آن به شکل V و زاویه این دندانها ۷۷ درجه می باشد و لایه پوششی بیرونی آن در حدود ۳ نانومتر است. عمق موجبر در حدود ۱۳۰ نانومتر و عرض بالایی دهانه ی V شکل ۷۰ نانومتر و پایینی در حدود ۱۰ نانومتر می باشد که در شکل ۱ مشاهده می شود.



شکل ۱: سمت چپ شکل کلی ساختار، دیواره ها با زاویه دندانها ۷۷ درجه و لایه پوششی به اندازه ۳ نانومتر می باشد. شکل سمت راست سطح مقطع موجبر در صفحه XZ را نشان می دهد.

۱-۲- روش محاسبات

رویکرد کلی برای محاسبه نیروهای نوری اعمالی بر روی نانوذره با استفاده از تنسور تنش ماکسول و بر اساس نیروی لورنتز ماکروسکوپی است که با این روش می توانیم میدان های پیرامون ذره را محاسبه کنیم. برای کاهش پیچیدگی موجود در محاسبات یک نانو ذره دو قطبی با پراکندگی ضعیف در نظر می گیریم: [5]:

$$\langle F_{EM} \rangle = \frac{\alpha'_p}{4} \nabla \langle |E|^2 \rangle + \frac{\alpha''_p}{2} \langle |E|^2 \rangle \nabla \varphi \quad (1)$$

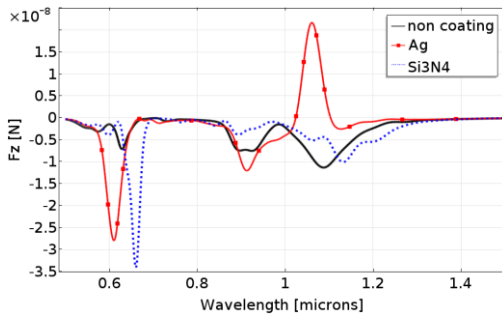
$\alpha'_p + i\alpha''_p$ قطبش مختلط نانو ذره و E در این رابطه میدان منتشر شده و پراکنده شده توسط نانو ذره است و φ فاز میدان را نشان می دهد. به طور کل قسمت اول رابطه معرف نیروی گرادیان نوری و قسمت دوم رابطه نشان دهنده فشار تشعشعاتی تابشی است و عامل تعیین کننده در محاسبات اندرکنش گرادیان میدان و قطبش ذره می باشد که دافعه یا جاذبه بودن نیروی نوری را مشخص می کند. مسئله دیگری که در این قسمت نمی توان از آن چشم پوشی کرد قطبش نانو ذره می باشد که با توجه به اینکه در این مقاله هم از نانوذره پوسته-هسته و هم فلزی استفاده شده است رابطه ی قطبش هر دو را بیان می کنیم که برای نانو ذرات فلزی عبارتند از [6]:

$$\alpha = 4\pi a^3 \frac{\epsilon_p - \epsilon_m}{\epsilon_p + 2\epsilon_m} \quad (2)$$

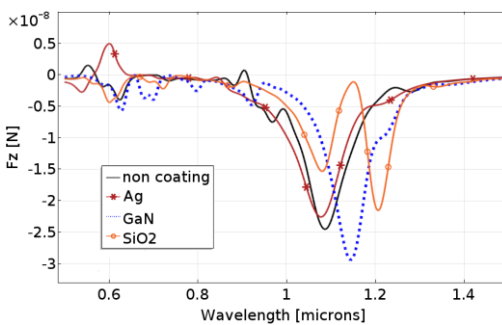
که a شعاع نانو ذره و ϵ_p تابع دی الکتریک ذره و ϵ_m که تابع دی الکتریک محیط (در اینجا خلا) است و برای نانوذرات هسته-پوسته خواهیم داشت:

$$\alpha = 4\pi a^3 \frac{(\epsilon_s - \epsilon_m)(\epsilon_c + 2\epsilon_s) + \eta(\epsilon_c - \epsilon_s)(1 + 2\epsilon_s)}{(\epsilon_s + 2)(\epsilon_c + 2\epsilon_s) + \eta(2\epsilon_s - 2)(\epsilon_c - \epsilon_s)} \quad (3)$$

ϵ_s , ϵ_c به ترتیب توابع دی الکتریک هسته، و پوسته و η حجم کل ذره اشغال شده با کره ی داخلی را نشان می دهد. دلیل استفاده از این نانوذرات پلاسمونیک توانایی بالای آنها در تنظیم فرکانس رزونانس پلاسmoni می باشد که در بررسی اثرات نانو اپتومکانیکی بسیار پرکاربرد می باشد. روابط قطبش از این جهت پراهمیت است که با هر بار رزونانس مجزایی که در طول حرکت نانوذره در موجبر بر اثر

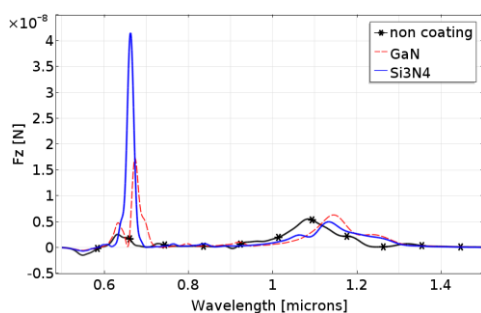


شکل ۲: نیروی اعمالی بر یک نانو ذره نقره ۱۰ نانومتری در راستای z برای سه حالت بدون پوشش بیرونی، پوشش ۳ نانومتری نقره و سیلیکون نیترید.



شکل ۳: نیروی اعمالی بر یک نانو ذره طلا-نقره در راستای z.

در ساختار بعدی یک نانوذره پلاسمونیک از جنس طلا و دی اکسید تیتانیوم (TiO_2) با شعاع های ۸ و ۱۰ نانومتر را به صورت هسته و پوسته در انتهای شیار قرار می دهیم. همانطور که مشاهده می شود، با استفاده از این ساختار نیروی نوری در حالتی که از پوشش سیلیکون نیترید استفاده شده تا ۸ برابر افزایش پیدا کرده و نکته حائز اهمیت این است که ما یک نیروی کششی بزرگ داریم که می تواند ذره ی ما را در موجبر جابجا کند.



شکل ۴: مولفه ی Z نیروی اعمالی بر روی نانوذره پلاسمونیک طلا - دی اکسید تیتانیوم

برای کندن نانو ذره از انتهای شیار با توجه به اطلاعات شکل ۴، ما یک موج تک رنگ را با طول موج حدودا ۶۶۳

تغییر گرادیان میدان اتفاق می افتد قطبش تغییر می کند و با تغییر قطبش، نیروی نوری از دافعه به حاذبه و یا بالعکس تغییر می کند. اگر قسمت حقیقی قطبش نانو ذره منفی باشد، نیروی گرادیان دافعه خواهد شد و اگر قسمت حقیقی قطبش مثبت باشد، یک نیروی گرادیان جاذبه به وجود می آید و در نهایت می توان با مهندسی یک ساختار با اندرکنش مناسب نیروی گرادیان و قطبش، سیستمی با خاصیت نانوپتو مکانیکی طراحی کرد [3]. در محاسبات نیرو، نیروهای وزن نانوذره، واندروالس و اصطکاک هم در نظر گرفته شده است [4].

۲-۲- روش شبیه سازی

برای آنالیز ساختار مورد نظر ما از روش FDTD استفاده کرده ایم [7]. که اندازه مش در هر سه راستا ۲ نانومتر و زمان شبیه سازی 300 fs می باشد. شرایط مرزی اطراف ساختار PML در نظر گرفته شده و یک منبع موج تخت با پهنای باند ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ نانومتر در راستای z- با شدت 1.3 w/um^2 از بالای ساختار می تابد که جهت میدان الکتریکی در راستای x می باشد. ابتدا یک نانو ذره نقره در انتهای ساختار قرار می دهیم و نیروی نوری اعمالی بر آن را در راستای Z با روش تنسور تنش ماکسول محاسبه می کنیم. با توجه به این که در راستای x و y مقدار نیرو ناچیز و از مرتبه 10^{-12} می باشد از آنها صرف نظر می کنیم.

همان طور که در شکل ۲ مشخص است با اعمال یک پوشش نازک نیروی نوری حدود ۵ الی ۶ برابر بیشتر شده و برای حالت پوشش نقره ای در فرکانس حدود ۶۰۰ نانومتر یک نیروی منفی بزرگ و در طول موج حدودا ۱ میکرومتر نیروی مثبت به ذره وارد می شود که توانایی کندن نانوذره از انتهای ساختار را دارد. همین روش را برای یک نانو ذره نقره - طلا هم مرکز (شعاع نقره ۱۰ نانومتر و طلا ۸ نانومتر) در انتهای ساختار استفاده می کنیم و نتایج آن مطابق شکل ۳ می باشد. در این سیستم نیرویی که توانایی کندن ذره از انتهای ساختار را داشته باشد وجود ندارد و فقط ساختار با پوشش نقره نیروی کوچک مثبتی در ۶۱۰ نانومتر ایجاد می کند. و تنها مزیت این ساختار این است که با پوشش نازکی از موادی همچون گالیم نیترید و سیلیکا می توان نیروی نوری را تا چندین مرتبه افزایش داد.

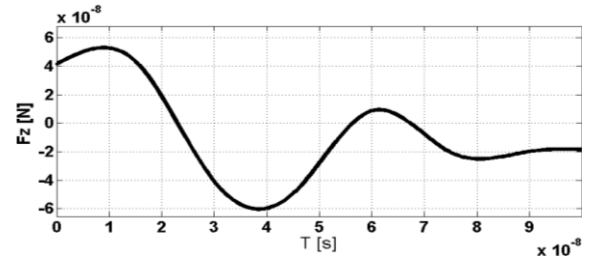
۳- نتیجه گیری

رزونانس پلاسمونیک هنگامی که نانو ذره در انتهای ساختار قرار دارد فقط به تغییر طول موج بستگی دارد و امکان تغییر علامت قطبش هم بسته به تغییر طول موج امکان پذیر است. اما در یک طول موج ثابت، در اثر نیروی کششی ذره از انتهای شیار حرکت می کند و توزیع فضایی میدان الکتریکی در ساختار عوض می شود که باعث تغییر گرادیان میدان الکتریکی می شود و این موضوع سبب رزونانس های پلاسمونیک مجزا می شود که تغییر علامت قطبش نانو ذره را به همراه دارد و به تبع آن سبب تغییر علامت نیروی نوری مولفه Z می شود. یکی از دلایل اصلی استفاده از موجبرهای پلاسمونیک ν شکل تامین نیروی کششی اولیه لازم برای کنده شدن نانو ذره از انتهای شیار می باشد. همچنین نانو ذره با پوسته دی الکتریک مانع از چسبیدن نانو ذره به دیواره موجبر می شود. ما با ارائه یک موجبر از جنس طلا و یک لایه پوشش نازک سیلیکون نیتريد توانستیم نیروی اعمالی بر یک نانو ذره پلاسمونیک را افزایش دهیم و با اعمال یک موج تخت تک طول موج CW نانو ذره را در ساختار جابجا کنیم.

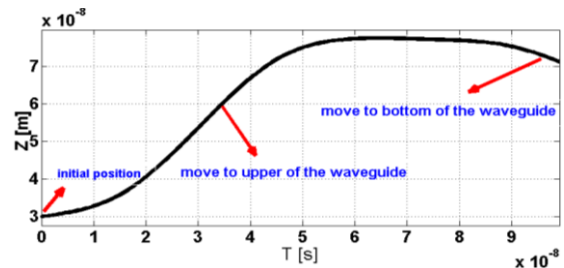
مراجع

- [1] Smith et al., "Gap and channeled plasmons in tapered grooves: a review", *Nanoscale.*, Vol. 7, pp. 9355-9386, 2015.
- [2] Stockman, "Nanofocusing of Optical Energy in Tapered Plasmonic Waveguides", *Phys. Rev. Lett.*, Vol. 93, pp. 137404, 2004.
- [3] Shalin et al., "Optical forces in plasmonic nanoantennas", *Quantum Electronics.*, Vol. 42, 2012.
- [4] Shalin et al., "Nano-opto-mechanical effects in plasmonic waveguides", *Laser & Photonics Reviews*, Vol. 8, pp. 131-136, 2014.
- [5] Novotny et al., *Principles of Nano-Optics.* Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- [6] Mishchenko et al., *Scattering, Absorption, and Emission of Light by Small Particles.* Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- [7] Dennis M. Sullivan., *Electromagnetic Simulation Using the FDTD Method.* Wiley-IEEE Press, 2013.

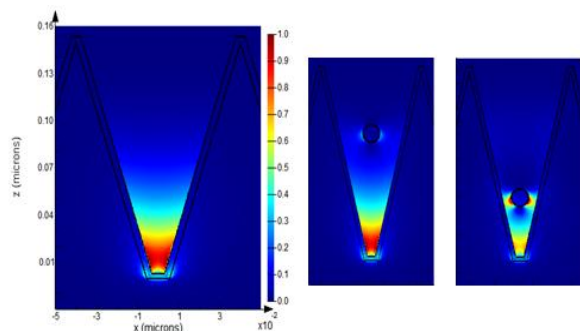
نانومتر و با همان شدت قبلی به صورت موج پیوسته (CW) به نانو ذره اعمال می کنیم. در شکل ۵ نیروی نوری که در راستای Z در طول موج فوق الذکر بر حسب زمان بر نانو ذره وارد می شود ترسیم شده است و در شکل ۶ جابجایی نانو ذره را بر حسب زمان در موجبر مشاهده می کنید و شکل ۷ نشان می دهد با بالا رفتن نانو ذره در ساختار و تغییر گرادیان میدان در اثر تغییر توزیع فضایی شدت میدان الکتریکی، رزونانس های مجزا برای نانو ذره در طول موج ۶۶۳ نانومتر رخ می دهد که باعث تغییر قطبش و در نهایت تغییر علامت نیروهای نوری می شود و هر چه ذره بالاتر می رود، طبیعتاً دهنه شیار بزرگتر می شود و گرادیان میدان تحت تاثیر منبع ورودی قرار می گیرد و نیروهای نوری منفی به وجود آمده ذره را به سمت پایین ساختار هل می دهند.



شکل ۵: نیروی وارد بر نانو ذره طلا - دی اکسید تیتانیوم در جهت Z



شکل ۶: حرکت نانو ذره طلا-دی اکسید تیتانیوم که در مکان اولیه در انتهای موجبر قرار گرفته است.



شکل ۷: توزیع شدت میدان الکتریکی، در حضور و بدون حضور ذره در سطح مقطع موجبر در صفحه XZ.